

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	34327917
ID verze:	36575929
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.01.2026 07:15:38
Zveřejňující subjekt:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (nm9ns84)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	brichtova@fzu.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378271
Datová schránka:	nm9ns84
Adresa:	Na Slovance 1999/2, 18200 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Substráty pro epitaxy.
Datum uzavření:	19.01.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	OBV_0026310013
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	
Hodnota v cizí měně:	16 040,00 EUR

Smluvní strany:

Název:	Wafer Technology Ltd.
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	34 Maryland Rd, Tongwell , MK15 8HJ MILTON KEYNES, GBR
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

objednavka2526310013.pdf

2 MB, 29.01.2026 07:17:00

a8db760c739d3e3105242d09caebb037edd493b4a069e2321212cf78715b367b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36575929>